

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 4 月 28 日 (28.04.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/037846 A1

(51) 国際特許分類: C07F 7/18, C08G 77/14, G03F 7/075, 7/039, H01L 21/027

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/015150

(22) 国際出願日: 2004 年 10 月 14 日 (14.10.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2003-355112
2003 年 10 月 15 日 (15.10.2003) JP
特願 2003-356898
2003 年 10 月 16 日 (16.10.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): JSR 株式会社 (JSR CORPORATION) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区築地 5 丁目 6 番 1 0 号 Tokyo (JP).

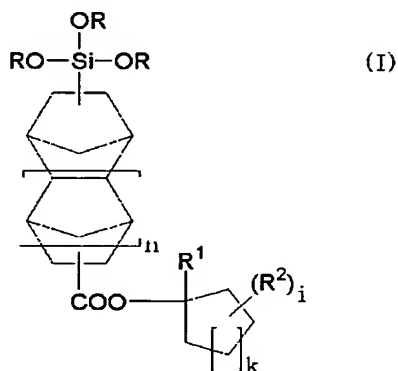
(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 西村 功 (NISHIMURA, Isao) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区築地 5 丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 山原 登 (YAMAHARA, Noboru) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区築地 5 丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 田中正人 (TANAKA, Masato) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区築地 5 丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP). 下川 努 (SHIMOKAWA, Tsutomu) [JP/JP]; 〒1048410 東京都中央区築地 5 丁目 6 番 1 0 号 JSR 株式会社内 Tokyo (JP).

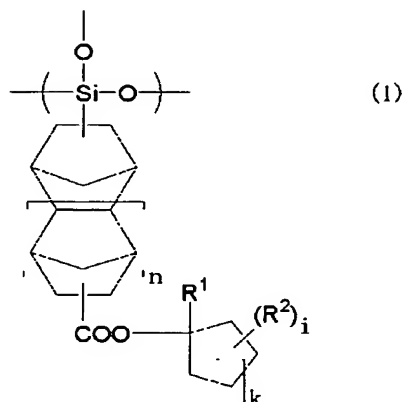
[続葉有]

(54) Title: SILANE COMPOUND, POLYSILOXANE AND RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION

(54) 発明の名称: シラン化合物、ポリシロキサンおよび感放射線性樹脂組成物



(57) Abstract: Disclosed is a novel polysiloxane which is suitable for a resin component in a chemically amplified resist that is particularly excellent in I-D bias, depth of focus (DOF) and the like. Also disclosed are a novel silane compound useful as a raw material for synthesizing such a polysiloxane, and a radiation-sensitive resin composition containing such a polysiloxane. The silane compound is represented by the following formula (I). (I) The polysiloxane has a constitutional unit represented by the following formula (1). (1) (R represents an alkyl group; R¹ and R² respectively represent a fluorine atom, a lower alkyl group or a lower fluorinated alkyl group; n is 0 or 1; k is 1 or 2; and i is an integer of 0-10.) The radiation-sensitive resin composition contains such a polysiloxane and a radiation-sensitive acid generator.



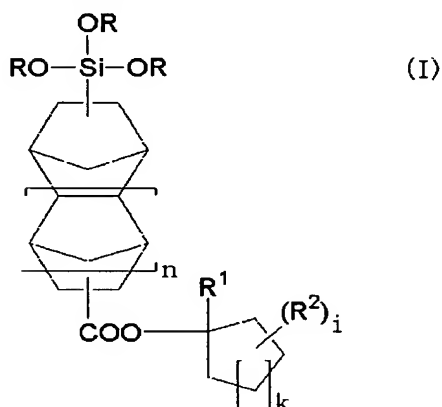
[続葉有]

- BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,

(57) 要約:

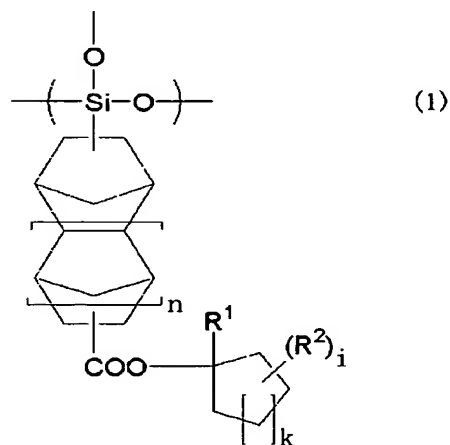
シラン化合物は、下記式(I)で表される。

【化1】



ポリシロキサンは、下記式(1)で表される構造単位を有する。

【化2】



(Rはアルキル基、R¹およびR²はフッ素原子、低級アルキル基または低級フッ素化アルキル基を示し、nは0または1、kは1または2、iは0～10の整数である。)

感放射線性樹脂組成物は、該ポリシロキサンおよび感放射線性酸発生剤を含有する。



SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。